## 真空物理与技术及其在电子器件中的应用 下



作者:胡汉泉,王迁主编

出版社:北京:国防工业出版社

出版日期: 1985.04

总页数: 634

说明: 登录教客网 (https://www.jiaokey.com/book/detail/10179325.html) 查找全本阅读方式

真空物理与技术及其在电子器件中的应用 下 评论地址: https://www.jiaokey.com/book/detail/10179325.html

教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/10179325.html

书名: 真空物理与技术及其在电子器件中的应用 下